PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 C01G 25/00

(11) 国際公開番号 A1 WO97/37933

(43) 国際公開日

1997年10月16日(16.10.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/01173

(22) 国際出願日

1997年4月4日(04.04.97)

(30) 優先権データ

特願平8/83753

1996年4月5日(05.04.96)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

三徳金属工業株式会社

(SANTOKU METAL INDUSTRY CO., LTD.)[JP/JP]

〒658 兵庫県神戸市東灘区深江北町4丁目14番34号 Hyogo, (IP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

横井英雄(YOKOI, Hideo)[JP/JP]

室田忠俊(MUROTA, Tadatoshi)[JP/JP]

藤原一仁(FUJIWARA, Kazuhito)[JP/JP]

竹森博文(TAKEMORI, Hirofumi)[JP/JP]

〒658 兵庫県神戸市東灘区深江北町4丁目14番34号

三徳金属工業株式会社内 Hyogo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 酒井 一(SAKAI, Hajime) 〒102 東京都千代田区麹町5丁目7番地 秀和紀尾井町TBRビル Tokyo, (JP)

(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: COMPOSITE OXIDE HAVING OXYGEN ABSORPTION AND RELEASE CAPABILITIES AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME

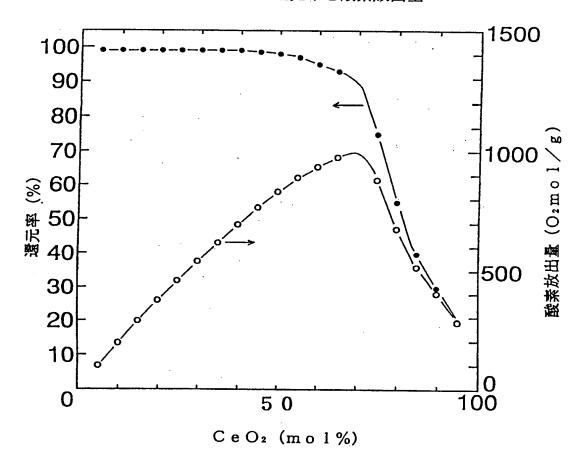
(54)発明の名称 酸素吸収放出能を有する複合酸化物及びその製造法

(57) Abstract

A composite oxide having oxygen absorption and release capabilities, comprising cerium, zirconium, and hafnium in a total amount of 90 to 100 wt.% based on the total amount of metals, the contents of cerium, zirconium, and hafnium being respectively 14.0 to 70.5 at %, 29.49 to 72.5 at %, and 0.01 to 13.5 at % based on the total amount of the cerium, zirconium, and hafnium, having a solubility of at least 70 %, and exhibiting, when held in a reducing atmosphere at a temperature of 600 °C, such a reducibility that at least 90 % of the tetravalent cerium contained in the composite oxide is reduced to trivalent cerium; and a process for preparing a composite oxide by preparing a composite salt precipitate from the starting material solution wherein at least 85 % of cerium ions are Ce⁴⁺ by coprecipitation and subjecting the precipitate to particular firing involving reductive firing.

Fig.1

複合酸化物の還元率と酸素放出量



F i g. 2

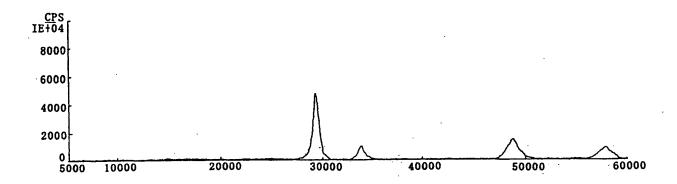
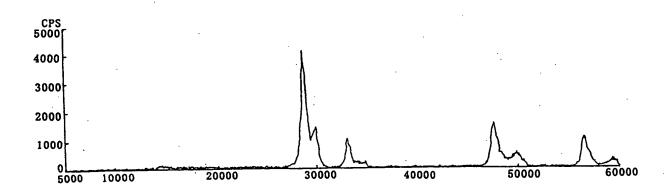
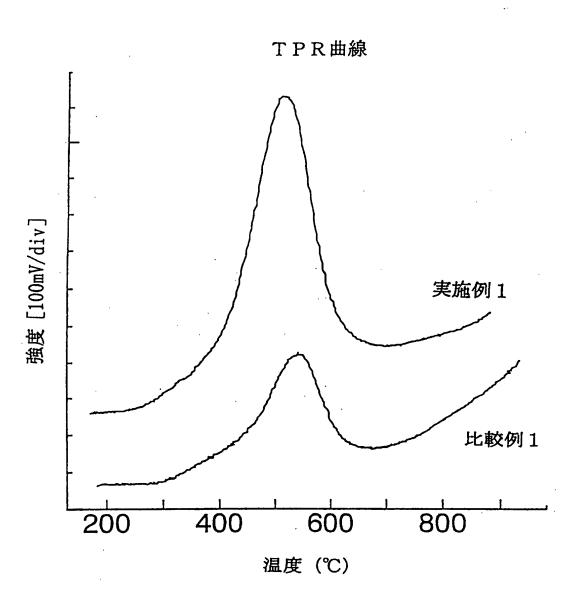


Fig.3



F i g . 4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/01173

Int. C1 ⁶ C01G25/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. C1 ⁶ C01G25/00, C04B35/48, B01J20/02 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1997 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Koho 1996 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAS ONLINE C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. C1 ⁶ C01G25/00, C04B35/48, B01J20/02 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1997 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Koho 1996 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAS ONLINE C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ^a Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1997 Jitsuyo Shinan Toroku Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 Koho 1996 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 1997 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAS ONLINE C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
Jitsuyo Shinan Koho Kokai Jitsuyo Shinan Koho Toroku 1971 - 1997 Toroku Jitsuyo Shinan Koho Toroku T
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
PX JP,8-103650, A (Santoku Kinzoku Kogyo K.K.), 3 - 6 April 23, 1996 (23. 04. 96), Column 5, lines 1 to 27 & US, 5582785, A & EP, 708066, A1
Y JP, 7-16452, A (Santoku Kinzoku Kogyo K.K.), January 20, 1995 (20. 01. 95), Claims 1, 2 & US, 5478543, A & US, 5580536, A & US, 5582785, A & EP, 629438, A2
A JP, 6-92638, A (Osaka Cement Co., Ltd.), 1, 2 April 5, 1994 (05. 04. 94), Column 2, lines 39 to 48 (Family: none)
PY JP, 8-109020, A (Santoku Kinzoku Kogyo K.K.), 7 - 11 April 30, 1996 (30. 04. 96), Column 4, lines 47 to 50 & US, 5571492, A
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve as inventive.
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) step when the document is taken alone special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
May 13, 1997 (13. 05. 97) May 27, 1997 (27. 05. 97)
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
Japanese Patent Office
Facsimile No. Telephone No. Telephone No.



世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

C01G 25/00

(11) 国際公開番号 A1 WO97/37933

(43) 国際公開日

1997年10月16日(16.10.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/01173

(22) 国際出願日

1997年4月4日(04.04.97)

(30) 優先権データ

特願平8/83753

1996年4月5日(05.04.96)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

〒658 兵庫県神戸市東灘区深江北町4丁目14番34号

三徳金属工業株式会社

(SANTOKU METAL INDUSTRY CO., LTD.)[JP/JP]

〒658 兵庫県神戸市東灘区深江北町4丁目14番34号 Hyogo,

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

横井英雄(YOKOI, Hideo)[JP/JP]

室田忠俊(MUROTA, Tadatoshi)[JP/JP]

藤原一仁(FUJIWARA, Kazuhito)[JP/JP]

竹森博文(TAKEMORI, Hirofumi)[JP/JP]

三徳金属工業株式会社内 Hyogo, (JP)

(74) 代理人

弁理士 酒井 一(SAKAI, Hajime)

〒102 東京都千代田区麹町5丁目7番地

秀和紀尾井町TBRビル Tokyo, (JP)

(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: COMPOSITE OXIDE HAVING OXYGEN ABSORPTION AND RELEASE CAPABILITIES AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME

(54)発明の名称 酸素吸収放出能を有する複合酸化物及びその製造法

(57) Abstract

A composite oxide having oxygen absorption and release capabilities, comprising cerium, zirconium, and hafnium in a total amount of 90 to 100 wt.% based on the total amount of metals, the contents of cerium, zirconium, and hafnium being respectively 14.0 to 70.5 at %, 29.49 to 72.5 at %, and 0.01 to 13.5 at % based on the total amount of the cerium, zirconium, and hafnium, having a solubility of at least 70 %, and exhibiting, when held in a reducing atmosphere at a temperature of 600 °C, such a reducibility that at least 90 % of the tetravalent cerium contained in the composite oxide is reduced to trivalent cerium; and a process for preparing a composite oxide by preparing a composite salt precipitate from the starting material solution wherein at least 85 % of cerium ions are Ce⁴⁺ by coprecipitation and subjecting the precipitate to particular firing involving reductive firing.

...

(57) 要約

金属全量に対して、セリウム、ジルコニウム及びハフニウムを合計 90~100重量%含み、且つセリウム、ジルコニウム及びハフニウ ムの合計量に対して、セリウム14.0~70.5原子%、ジルコニ ウム29.49~72.5原子%及びハフニウム0.01~13.5 原子%である複合酸化物であって、固溶度70%以上、且つ還元性雰 囲気下において600℃の温度に前記複合酸化物を保持した際に、前 記複合酸化物中に含有されている4価のセリウムの90%以上が3価 のセリウムに還元される還元性を示す酸素吸収・放出能を有する複合 酸化物、及びセリウムイオンの85重量%以上がCe⁴⁺の原料溶液か ら共沈澱法により複合塩沈澱物を得、還元焼成を含む特定の焼成工程 を含む複合酸化物の製造方法。

参考情報

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード

アルパニア アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバインジャン ポズニア・エルツェゴビナ バルバドス ベルギー AAAABBBEFGJRYAFGHIM カナダ
中央アフリカ共和国 コノコー スイス コート・ジボアール キューバチェッコ共和国ドイツ デンマークエストニア

スフフガダグガッ ベィンン ド リカラン ア ア ア ア ハンパット インドネシド アイルランド イスラエル アイスランド JEG PRZCIL

モンゴル モモマメニオノニボル レニラキジラルュール リタイコーダー・シャーラキジラルュール リケーフージャ・シドル ロージャ・シドルー ランボルーア・ボルー NLOZLTOUR PROUR

ルーマニア ロシア連邦 スーダン スウェーデン

シンガポール スロヴェキア 共和 ヌロブラレオネ シエガル ママーゴャ セスジャーゴャ トーコ タジキスタン トルクメニスタン WO 97/37933 PCT/JP97/01173

明 細 書

酸素吸収放出能を有する複合酸化物及びその製造法技術分野

本発明は、特に優れた酸素吸収・放出能を有し、排ガス清浄用触媒の助触媒、機能性セラミックス等に利用可能な複合酸化物及びその製造法に関する。

背景技術

従来、酸化セリウムは、排ガス清浄用触媒の助触媒、セラミックス等として大量に使用されている。例えば触媒分野においては、酸化性雰囲気下で酸素吸収し、還元性雰囲気下で酸素放出するという酸化セリウムの特性を利用して、排ガス成分であるHC/CO/NOx等に対する浄化率の向上等が行なわれている。セラミックス分野においては、前記酸化セリウムの特性を利用して、他の元素との混合物や化合物として、固体電解質等の導電性セラミックス等に利用されている。

しかし、従来の酸化セリウムを主成分とする酸化物は、酸素吸収・ 放出能を有するものの、600℃程度においては酸素吸収・放出能が 充分とは言い難い。また700℃を超える高温時においても性能が低 下する等の欠点がある。

上記欠点を改善するためにセリウムとジルコニウムとを主成分とした複合酸化物が提案されている。例えば、セリウムとジルコニウムとを含む複合酸化物(特開平4-334548号公報)、酸化セリウムに酸化ジルコニウムを1~20重量%添加して製造した、高比表面積を有するジルコニウム含有酸化第二セリウム(特公平6-74145号公報)、400~700℃における酸素吸収・放出能が100μmo1/g以上を示すセリウム、ジルコニウム複合酸化物(特開平5-2

8672号公報) 等が知られている。

上記複合酸化物の特性を更に改善するために、セリウム及びジルコニウムに加えて第三成分を添加した複合酸化物も提案されている。例えば、セリウム、ジルコニウム及びランタンからなる複合酸化物(特開平6-154606号公報)、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、及び酸化ハフニウムを含む複合酸化物(特開平7-16452号公報)等が知られている。

しかし、従来のセリウムを含む複合酸化物は、結晶相における固溶 度が低い。また600℃程度の温度における還元性雰囲気下において、 充分に還元されうるものについては知られていない。従って、低温度 においても充分な酸素吸収放出能を示すセリウムを含む複合酸化物の 開発が望まれている。

従来のセリウムを含む複合酸化物の調製は、例えば、セリウムイオンと、複合させるに必要なジルコニウムイオン、ランタンイオン、ハフニウムイオン等とを含む硝酸塩溶液又は塩化物溶液等を調製し、次いでシュウ酸、重炭酸アンモニウム等のアルカリ化合物を添加して前記各金属を複合塩沈澱物として得、得られた沈澱物を焼成する方法等が一般的に行なわれている。これらの複合酸化物の調製に使用されるセリウムイオンは、価数について言及していない限り、3価のセリウムイオンを使用することが常識である。その理由は、例えば、「新版無機化学(上巻)」(千谷利三著:産業図書(株)出版 p311 (1959))に記載されるように、4価のセリウム塩溶液は非常に酸化性が強く、4価のセリウム塩化物の場合、容易に塩素を放出して3価のセリウム塩化物に変化してしまう。このため、セリウム塩溶液が安定であるのはセリウムイオンが3価の場合であって、一般に4価のセリウム塩

びその溶液は流通していない。

ところで、セリウム精製工程等において、硝酸塩、硫酸塩、硝酸アンモニウム複合塩等として不安定ながら4価のセリウム塩及びその溶液が得られることについては従来から知られている。しかし、4価のセリウム塩及びその溶液を利用することはあまり知られていない。

発明の開示

本発明の目的は、特に低温度においても優れた酸素吸収・放出能を示し、排ガス清浄用触媒の助触媒及び機能性セラミックス等に利用可能な新規な複合酸化物を提供することにある。

本発明の別の目的は、固溶度が70%以上で、且つ低温度において も優れた酸素吸収・放出能を示す複合酸化物を容易に得る製造法を提 供することにある。

本発明によれば、金属全量に対して、セリウム、ジルコニウム及びハフニウムを合計90~100重量%含み、且つセリウム、ジルコニウム及びハフニウムの合計量に対して、セリウム14.0~70.5原子%、ジルコニウム29.49~72.5原子%及びハフニウム0.01~13.5原子%である複合酸化物であって、固溶度が70%以上で、且つ還元性雰囲気下において600℃の温度に前記複合酸化物を保持した際に、前記複合酸化物中に含有されている4価のセリウムの90%以上が3価のセリウムに還元される還元性を示す酸素吸収・放出能を有する複合酸化物が提供される。

また本発明によれば、セリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンを含み、且つ含有されるセリウムイオンの85~100重量%が4価のセリウムイオンである原料溶液から複合塩沈澱物を得る工程(a)、得られた複合塩沈澱物を酸化性雰囲気下において酸化

焼成する工程(b-1)、及び前記酸化焼成した焼成物を、還元焼成した後、酸化焼成する焼成をこの順で少なくとも1回行う工程(b-2)を含む前記複合酸化物の製造法(以下第1の製造法ということがある)が提供される。

更に本発明によれば、セリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンを含み、且つ含有されるセリウムイオンの85~100重量%が4価のセリウムイオンである原料溶液から複合塩沈澱物を得る工程(a)、得られた複合塩沈澱物を還元焼成した後、酸化焼成する焼成をこの順で少なくとも1回行う工程(b)を含む前記複合酸化物の製造法(以下第2の製造法ということがある)が提供される。

図面の簡単な説明

Fig.1は、複合酸化物の還元率と酸素放出量との関係を示すグラフである。

Fig.2は、実施例1で調製した複合酸化物をX線回折測定した、XRDパターンを示すグラフである。

Fig.3は、比較例1で調製した複合酸化物をX線回折測定した、XR Dパターンを示すグラフである。

Fig.4は、実施例1及び比較例1で調製した複合酸化物の酸素放出能を測定した結果を示すTPR曲線図である。

発明の好ましい実施態様

以下本発明を更に詳細に説明する。

本発明の複合酸化物は、必須金属として、セリウム、ジルコニウム及びハフニウムを、含有される金属全量に対して、合計で90~100重量%含み、且つこれらの必須金属の合計量に対して、セリウムを14.0~70.5原子%、好ましくは40~60原子%、ジルコニ

ウムを29.49~72.5原子%、好ましくは39.9~59.9原子%、ハフニウムを0.01~13.5原子%、好ましくは0.1~10原子%の配合割合で合計100原子%となるように含有する。各必須金属の配合割合が前記範囲外の場合には、充分な酸素吸収・放出能を得ることができない。特にジルコニウム及びハフニウムは共に4価で一定であり、ハフニウムの含有量を前記範囲とすることによって、ジルコニウムとのイオン半径の相違に起因して得られる複合酸化物の結晶構造を安定化させることができる。

本発明の複合酸化物において、前記必須金属以外に含有させることができる他の金属としては、チタン、タングステン、ニッケル、銅、鉄、アルミニウム、珪素、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等の金属;セリウム以外の希土類金属、又はこれらの混合物等が挙げられる。他の金属の含有割合は、含有される金属全量に対して10重量%未満である。

本発明の複合酸化物は、固溶度、即ち、複合酸化物中の結晶相に存在する固溶体の含有割合が、70%以上、好ましくは75%以上という完全固溶体に近い特徴的な構造を有する。従って、水素気流中等の還元下で加熱した場合、含有される製造時の4価のセリウムが容易に3価に還元され、パイロクロア相(Ce₂ Z г₂ 〇₁)もしくは類似の結晶相となり、優れた酸素吸収・放出能を示す。この固溶度は、以下の方法により測定できる。

<複合酸化物の固溶度測定法>

まず複合酸化物の格子定数を X 線回折により求め、該測定した格子 定数と、複合酸化物が完全固溶体である場合の理論格子定数との比に より求める (例えば「 X 線回折分析」 95 (1991)、加藤誠軌著に記載 の測定法)。即ち、結晶構造及び格子定数が前もってわかっている場合には、格子定数と指数との関係式を用いて各格子面の面間隔を計算し、測定値との比を計算することにより測定できる。具体的には、面間隔を複合酸化物の結晶の(h, k, l)面における面間隔 d h k l として式(1)により求める。

2 d_{hki} s i n $\theta = \lambda$ · · · (1)

式中 λ は測定光の波長であり、例えばC u 管球を測定光とすると λ = 1.54056 となり、この場合に式(1)を d_{hkl} について解くと、 d_{hkl} = 1.54056 / 2 s i n θ (θ = 回折角) となり面間隔が求められる。

一方複合酸化物の結晶が立方晶系の場合、格子定数と面間隔 d h k i との間には式(2)が成り立つ。

 $1/d_{hkl}^2 = h^2 + k^2 + 1^2/A^2$ (A=格子定数)・・・(2) これを格子定数Aについて解くと、

A=(dhk1²(h²+k²+1²)) 1/2 となり格子定数が求められる。 仁田勇監修、「X線結晶学(上)」307 (1959)に基づくと、Vegard の規則によれば、2種の物質が全ての割合に渡って溶け合って置換型 固溶体を作るには、両者が類似の格子型を持たなければならない。固 溶体を形成する各物質の原子の大きさの相違も少なくとも15%以下 であるのが普通である。置換型固溶体を形成する物質の格子定数をそれぞれA1、A2とし、原子濃度をそれぞれC1、C2とすると、固溶体 の格子定数Aは式(3)、

Aⁿ=A₁ⁿC₁ⁿ+A₂ⁿC₂ⁿ・・・(3)で表わされ、式中nは1に 近い。ここでCeO₂とZrO₂及びHfO₂の固溶体では、Ce⁴⁺の イオン半径は0.90Å、Zr⁴⁺は0.79Å、Hf⁴⁺は0.78Å (安井至;セラミックス、14,927(1979))であり、Ce原子とZr原子の大きさの相違は<math>1.5%以内であるので、上記のVegardの規則が使える。立方晶における格子定数は、 CeO_2 は5.41 Å、 ZrO_2 は5.07 Åであり(日本化学学会編、化学便覧 1017 (1958))、原子濃度 C_1 、 C_2 をそれぞれ5.0 mo1.%とすると、 CeO_2 と ZrO_2 の完全固溶体の理論格子定数は上記式 (3) より、

A=5.41Å×0.5+5.07Å×0.5=5.24Åで求められる。このようにして各成分における理論格子定数を求め、測定値から求めた格子定数との比を%表示として固溶度が求められる。 Zr⁴⁺及びHf⁴⁺のイオン半径は非常に近似しており、ZrO₂中にHfO₂は完全固溶していると考えて差し支えないので、この場合、ZrO₂の立方晶における理論格子定数をHfO₂を包含したものとして取り扱って、固溶度を算出した。

本発明の複合酸化物は、水素雰囲気下及び一酸化炭素雰囲気下等の還元性雰囲気下において600℃の温度に保持した際に、複合酸化物中に含有されている4価のセリウムの90%以上、好ましくは93~100%が3価のセリウムに還元されるという低温度において特徴的な優れた還元性を示す。この還元率の測定は、複合酸化物に含有される4価のセリウムが100%還元され、すべて3価のセリウムとなった場合に放出されるであろう理論酸素量と、以下に説明する酸素吸収放出能測定法により測定した600℃までに放出された全酸素量との比を計算することにより求められる。

複合酸化物の酸素吸収・放出能の測定は、T. Murota、T Hasegawa、S. Aozasa、Journal of Alloys and Compounds, 193 (1993) P298に記載されているFig.1の装置 (三徳金属工業 (株) 製TPR測定装置)

を用いて測定できる。具体的には、1gのサンプルを環状炉に装着した石英チューブに装填し、アルゴンガスで10%に希釈した0.1気圧の水素ガスを流通させながら200~1000℃に1時間で昇温させる。サンプルから放出される酸素は、水素と反応してH2Oとなるので、ガスクロマトグラフの熱伝導度検出部により、水素ガスとの熱伝導度の差を検出してその量を求める。そして、600℃までに放出された全酸素量が、各温度における酸素量から作成したTPR曲線図から求められる。

本発明の複合酸化物の示す還元率が、優れた酸素吸収・放出能を有することを証明するために、本発明の複合酸化物を600℃の還元性雰囲気中に保持した際の複合酸化物中のCe⁴+がCe³+に還元される還元率と酸素放出能との関係をFig.1に示す。

本発明の複合酸化物が有する前記特徴的な高い固溶度、並びに低温度における優れた還元率を示すという性質を、従来のセリウムを含む複合酸化物が有していないのは、従来のセリウムを含む複合酸化物が、原料溶液中に、特定量の4価のセリウムイオンを含有しておらず、且つ特定の組成への調整及び特定の焼成工程等を行わないで製造されていることに起因すると考えられる。例えば、ジルコニウム及びハフニウムをアルカリ中和によって沈澱させる場合、pH2近傍から沈澱が生成し、pH4までで沈澱が完結する。一方、3価のセリウム水溶液にアルカリ化合物を添加して沈澱生成させる場合、pH4~6になってようやく沈澱が生成し、pH6以上でなければ沈澱は完結しない。従って、セリウムと、ジルコニウム、ハフニウム混合塩との水溶液をアルカリ化合物で共沈澱生成させて複合塩沈澱物を得る場合、まずジルコニウム及びハフニ

ウムが沈澱し、次いでセリウムが沈澱するため均一組成の複合塩沈澱物が得られ難く、セリウムとジルコニウム及びハフニウムとが混合水酸化物のような形態となることが一つの原因と考えられる。

本発明の複合酸化物は、例えば後述する本発明の製造法により容易に得られるが、セリウム、ジルコニウム及びハフニウムの配合割合及び焼成条件を適宜選択することによって、後述する還元焼成を行なわず、酸化焼成のみでも得ることができる場合がある。

本発明の第1及び第2の製造法では、まず特定のセリウムイオン、 ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンを含む原料溶液から複合塩 沈澱物を得る工程(a)を行う。前記原料溶液中のセリウムイオンの8 5~100重量%、好ましくは90~100重量%は4価のセリウム イオンである必要がある。このような特定割合の4価のセリウムイオ ンを含む原料溶液を用いて複合塩沈澱物を調製し、後述する特定の焼 成工程を行うことにより、所望の固溶度の高い複合酸化物が得られる。 その理由は、4価のセリウムイオンは、pH2以下の強酸中でなけれ ば溶液とならず、またアルカリ中和による沈澱生成はpH2近傍であ るために、原料溶液中に共存するジルコニウムイオン及びハフニウム イオンと非常によく似た溶解・沈澱挙動をとる。従って、セリウム、 ジルコニウム及びハフニウム混合溶液からアルカリ中和による共沈澱 法によって沈澱を生成させれば、セリウム、ジルコニウム及びハフニ ウムが均一に一体化した複合水酸化物が沈澱し易い。セリウム、ジル コニウム及びハフニウムの沈澱における均一度を高くし、且つ特定組 成に調整し、特定の焼成を行うことにより、複合酸化物中の結晶相に おける固溶度を完全な固溶体に近似した構造にできるものと考えられ る。

前記セリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンを含む原料溶液を調製するには、4価のセリウムイオンを85~100 重量%含むセリウム塩溶液と、ジルコニウム硝酸塩水溶液(若しくは硝酸ジルコニール水溶液)と、ハフニウム含有ジルコニウム硝酸塩水溶液とを混合する方法等により得られる。

前記4価のセリウムイオンを85~100重量%含むセリウム塩溶液の調製方法としては、

- (1) 市販の硝酸第一セリウム水溶液をアンモニア水で中和して水酸化第一セリウムを生成させ、次いで過酸化水素を加えて3価のセリウムイオンを4価に酸化させた後、沈澱物含有溶液を加熱、沸騰させ、残存する過酸化水素を分解除去し、水酸化第二セリウム沈澱を得、この沈澱を濃硝酸に溶解して4価のセリウム塩水溶液を得る方法、
- (2) 市販の硝酸第一セリウム水溶液をアンモニア水で中和して水酸化第一セリウムを生成させ、フィルタープレス等の濾過器で濾過し、得られた沈澱ケーキを平底バットに入れ、大気中100~150℃で5~20時間加熱乾燥することにより、3価のセリウムイオンを4価に酸化し、得られた水酸化第二セリウムケーキを濃硝酸に溶解して4価のセリウム塩水溶液を得る方法、
- (3) 市販の硝酸第一セリウム水溶液を電解酸化用電解槽に入れ、直流電流を流し、3価のセリウムイオンを4価に陽極酸化することによって、硝酸第二セリウム水溶液を得る方法等が挙げられる。

この際、セリウム塩水溶液中に含まれる4価のセリウムイオンの含有率は、例えば、過マンガン酸カリを用いる酸化還元滴定法によって 測定できる。

前記原料溶液の調製にあたっては、得られる複合酸化物の高温安定

WO 97/37933 PCT/JP97/01173

性等を高める目的で、必要に応じてチタンイオン、タングステンイオン、ニッケルイオン、銅イオン、鉄イオン、アルミニウムイオン、珪素イオン、ベリリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオン、セリウム以外の希土類金属イオン、又はこれらの混合イオン等の他の金属イオンを含む溶液を混合してもよい。

前記原料溶液中のセリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンの濃度は、各イオンを酸化物(4価)換算して、好ましくは30~200g/リットル、特に好ましくは50~100g/リットルの範囲である。セリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオン、更に必要に応じて添加混合する他の金属イオンの配合割合は、目的とする複合酸化物中の金属組成が前述の本発明の複合酸化物の組成となるように適宜選択すれば良い。具体的には、各イオンを酸化物としての重量比で換算して、CeO2:ZrO2:HfO2:他の金属の酸化物=17~76.9:23~63:0.01~20:0~10の範囲となるように配合するのが好ましい。

前記原料溶液から複合塩沈澱物を調製するには、前記原料溶液にアルカリ化合物を添加して、金属イオンを共沈澱させる方法等により行なえる。前記アルカリ化合物としては、必須金属イオンであるセリウムイオン(85~100重量%が4価)、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンが共にpH2の近傍で沈澱を開始するので、アンモニア水溶液及び/又はアンモニアガスが好ましい。アンモニア水溶液を用いる場合の濃度は、好ましくは0.1~5N、特に好ましくは0.2~3Nの範囲である。また添加量は、原料溶液と、アンモニア水溶液との混合割合が重量比で、1:1~1:10となるようなアンモニ

ア水溶液の量が好ましい。アンモニア水溶液を用いた場合、得られる複合塩沈澱物は例えば複合水酸化物等である。一方アンモニアガスを使用する場合、得られる複合塩沈澱物は、例えば含水複合酸化物、複合水酸化物である。

前記得られた複合塩沈澱物は、通常のフィルタプレス等の濾過装置で濾過してもよく、デカンテーションで含水率を低下させる等の処理を行なってもよい。必要に応じて水熱処理、乾燥等も行なえる。また、後述する本発明の第2の製造方法においては、還元剤としての炭素源等を含有させてから次の焼成工程に供することもできる。前記水熱処理は、通常のオートクレーブ等により実施でき、温度は100~135℃、処理時間は1~5時間の範囲が好ましい。乾燥は、好ましくは250℃未満の温度で行なえるが、次工程の焼成の際に、例えば噴霧焼成炉を用いて乾燥と焼成を同一炉内で行なっても良い。

本発明の第1の製造法においては、工程(a)で得られた複合塩沈澱物を酸化性雰囲気下において酸化焼成する工程(b-1)を行って酸化焼成した焼成物を得る。酸化性雰囲気下とは、例えば、大気中、酸素ガス分圧中、酸素ガス雰囲気中等の何れであっても良い。酸化焼成は、好ましくは250℃以上、特に好ましくは300~1000℃、更に好ましくは600~1000℃において、1~10時間の条件で行える。

本発明の第1の製造法においては、工程(b-1)で得られた酸化焼成した焼成物を、還元焼成した後、酸化焼成する焼成をこの順で少なくとも1回行う工程(b-2)を行うことによって前記複合酸化物が得られる。この工程(b-2)の実施により、得られる複合酸化物の固溶度を70%以上とし、且つ前述の低温時における優れた還元性を示す複合酸

1 3

化物とすることができる。工程(b-2)の一連の焼成は通常1~3回の 範囲で行なうのが好ましい。

工程(b-2)の還元焼成は、例えば、真空加熱炉等に、工程(b-1)により得られた焼成物を装填し、真空引きの後、水素ガス及び一酸化炭素等の還元気体を導入・充填し、還元性雰囲気中で、好ましくは400~1000℃、特に好ましくは500~1000℃で、0.1~10時間焼成する方法等により行なえる。還元焼成は、還元気体を流入させながらも実施でき、使用する還元気体が不活性ガスで希釈されていてもよい。不活性ガスで希釈される場合の還元気体濃度は1%以上が好ましい。この還元焼成は、複合酸化物の使用状態、例えば、排ガス浄化触媒中に助触媒として組み込まれるような状態でも、前記焼成条件において、還元性気体で還元焼成できる。

工程(b-2)の還元焼成は、前記工程(b-1)により得られた焼成物に、 炭素源等の還元剤を混合しても行なえる。炭素源を含有させた場合の 還元焼成条件は、好ましくは800~1300℃で1~10時間の範 囲である。炭素源としては、活性炭、黒鉛粉、木炭粉、煤粉又はこれ らの混合物等が好ましく、特に100メッシュ以下の微粉形態が好ま しい。また、炭素源として無機物質を含有しない有機質油、パラフィ ン、有機酸、タール、ピッチ、油脂又はこれらの混合物等の固形物、 若しくはケロシン等の溶媒で溶解した溶液状有機質等を用いることも できるので特に好ましい。炭素源の混合量は、工程(b-1)で得られ た焼成物中のセリウム量に対して1~1.5倍当量の範囲が好ましい。 この還元剤を含有させて行う還元焼成は、前記還元性雰囲気下及び不 活性雰囲気下等の非酸化性雰囲気下で行なえることはもちろんのこと、 大気中等の特定の酸化性雰囲気下においても行なえる場合がある。還元剤を含有させて大気中等で行う場合には、前記還元剤が消失するまで等は還元焼成が行なわれ、続けて焼成することにより酸化焼成が行われることになるので、工程(b-2)における還元焼成と、後述する酸化焼成とを同一雰囲気下において、好ましくは連続的に実施することができる。前記還元剤を含有させた場合の不活性雰囲気下における還元焼成又は還元剤を含有させて大気中等で行う還元焼成の条件は、600~1000℃、特に800~1000℃の温度範囲で1~10時間の条件が好ましい。

工程(b-2)において還元焼成を行なうにあたっては、前記工程(b-1)により得られた焼成物に付着した不純物を除去しておくのが好ましい。不純物の除去は、例えば工程(b-1)で得た焼成物を真空加熱炉に装填し、真空引きの後、酸素ガス等を導入し、好ましくは $200 \sim 100$ 0 \mathbb{C} において $0.5 \sim 5$ 時間保持する方法等により行なえる。

工程(b-2)において、前記還元焼成の後の酸化焼成は、好ましくは還元焼成後、再度真空引きを行なって、残存する還元気体を除去し、次いで工程(b-1)と同様な酸化性雰囲気下として、好ましくは600~850℃で0.5~10時間の条件で行なえる。また、前述の還元剤を存在させて還元焼成と酸化焼成とを同一雰囲気下で行うこともできる。

本発明の第2の製造法では、前記工程(a)により得られた複合塩沈 澱物を還元焼成した後、酸化焼成する焼成をこの順で少なくとも1回 行う工程(b)を実施する。この第2の製造法によっても前記特定固溶 度を有し、且つ低温時においても優れた還元性を示す複合酸化物を得 ることができる。この工程(b)の一連の焼成は、通常1~3回の範囲 WO 97/37933 PCT/JP97/01173

1 5

で行なうのが好ましい。

工程(b)における還元焼成は、工程(a)により得られた複合塩沈澱物を、①還元性雰囲気下において焼成する方法、②前記複合塩沈澱物に炭素源等の還元剤を含有させ、非酸化性雰囲気下において非酸化焼成する方法又は③前記複合塩沈澱物に炭素源等の還元剤を含有させ、大気中等の特定の酸化性雰囲気下において焼成する方法等により行なえる。

工程(b)において、還元焼成を前記①の方法で行うには、本発明の第1の製造法における工程(b-2)における還元性雰囲気下と同様な雰囲気下において、工程(a)により得られた複合塩沈澱物を $600\sim1000$ の範囲で、 $0.1\sim10$ 時間焼成する方法等により行なえる。

工程(b)において、還元焼成を前記②又は③の方法で行なうにあたり、工程(a)により得られた複合塩沈澱物に還元剤を含有させるには、前記原料溶液に還元剤を含有させる方法、前記複合塩沈澱物の調製時に還元剤を添加する方法、前記複合塩沈澱物を調製した後に得られた複合塩沈澱物に還元剤を混合する方法等により行なえる。特に得られた複合塩沈澱物に還元剤を混合する方法の場合には、複合塩沈澱物を泥状物として還元剤を混合し、次いで乾燥等を行なうのが好ましい。

還元剤としては、前述した炭素源の具体例等が好ましく挙げられる。この際、炭素源の含有割合は、原料溶液中若しくは複合塩沈澱物中のセリウム(CeO²換算重量)100gに対して、炭素源を炭素換算で1~50g、特に2~30gが好ましい。また、炭素源の混合はホモジナイザー等で均一に混合するのが望ましい。

前記②の方法において、非酸化性雰囲気下における非酸化焼成とは、

例えば、窒素ガス中、不活性ガス中等の還元剤含有複合塩沈澱物が酸化しない雰囲気下において酸化しないように焼成することを言う。非酸化焼成の条件は、600~1000℃、特に800~1000℃の温度範囲で1~10時間が好ましい。

前記③の方法においては、含有される還元剤が消失するまで等は還元焼成が行なわれ、その後酸化焼成が行なわれることになるので、工程(b)における還元焼成の後の酸化焼成を同一雰囲気下において、好ましくは連続して実施することができる。③の方法における焼成条件は、好ましくは600~1000℃、特に好ましくは800~1000℃の温度範囲で1~10時間の条件が望ましい。

工程(b)において、還元焼成を、還元性雰囲気下で行なう①の方法では非酸化焼成で行なう②の方法で行なった後の酸化焼成は、真空引きを行なって残存する気体を除去し、前述の工程(b-1)と同様な酸化性雰囲気下にするか、若しくは不活性ガス雰囲気下における非酸化焼成により還元焼成が行なわれた場合には、真空引きすることなく、酸化性気体を導入した後又は導入しながら焼成することにより行なえる。この酸化焼成は、好ましくは600~1000℃、特に好ましくは800~1000℃、特に好ましくは8

本発明の複合酸化物は、セリウム、ジルコニウム及びハフニウムを 必須金属とした特定組成を有し、固溶度が70%以上であり、且つ6 00℃の温度の還元性雰囲気下に保持した際に優れた還元性を示すの で、従来のセリウム、ジルコニウム複合酸化物等に比して更に優れた 酸素吸収・放出能を有し、助触媒及び機能性セラミックス等において 極めて有用である。また本発明の製造法では、セリウム原料として4 1 7

価のセリウムイオンを特定量含み、且つ特定の焼成工程を行なうので、 前記本発明の複合酸化物を容易に得ることができる。

実施例

以下実施例及び比較例により、更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1

高純度硝酸第一セリウム(三徳金属工業株式会社製:純度99.9%)を水に溶解して調製した酸化セリウム(CeO2)換算濃度100g/リットルの硝酸第一セリウム水溶液290m1をビーカーに取り、撹拌しながら濃アンモニア水48m1と、過酸化水素水(濃度35%)12m1を水336m1で希釈した混合液とを連続的に投入して、セリウムを水酸化物として沈澱させると同時に酸化して水酸化第二セリウムを調製した。次いで沈澱含有溶液を加熱して、75℃以上まで昇温又は沸騰させ、さらに2時間撹拌を続け、残存する過酸化水素を分解除去した。沈澱完結後、デカンテーションで上澄みを除去し、濃硝酸(濃度66%)52m1を投入して、沈澱を溶解し酸化セリウム(CeO2)換算濃度93g/リットルの硝酸第二セリウム溶液312m1を得た。この溶液を過マンガン酸カリを用いた酸化還元滴定法で測定したところ、この溶液中に含有される全セリウム量に対する4価のセリウムイオンの含有率は99重量%であった。

この溶液に硝酸ジルコニウム溶液(第一希元素株式会社:純度99. 9%)を水に希釈して調製した酸化ジルコニウム(ZrО₂)換算濃度25g/リットルの硝酸ジルコニウム水溶液841mlと、硝酸ハフニウム(和光純薬工業株式会社:純度97%)を水に溶解して調製した酸化ハフニウム(HfO₂)換算濃度10g/リットルの硝酸ハ フニウム水溶液45m1とを混合して、酸化物換算濃度42.1g/リットルの混合硝酸塩水溶液を調製した。次いでこの溶液を撹拌槽に入れ、別に調製した1.1 Nのアンモニア水を100m1/分の速度で添加して、セリウム、ジルコニウム、及びハフニウム含有複合塩沈澱物を生成させた。沈澱生成が完全に終了した後に上澄を除去し、複合塩沈澱物を純水で2回洗浄した後、ヌッチェ式濾過機で濾過した。この複合塩沈澱物を焼成炉に入れ、大気雰囲気下で700℃、5時間酸化焼成し、セリウム、ジルコニウム、及びハフニウム複合酸化物50.1gを得た。得られた複合酸化物中の金属組成を表1に示す。

また、理学電機社製X線回折装置でこの複合酸化物のXRDパターンを測定した(管球:Cu、管電圧:40KV、管電流:40mA、サンプリング幅:0.010°、走査速度:4°/分)。結果をFig.2に示す。格子定数は(3,1,1)面において5.291Åであった。前述の複合酸化物固溶度測定法に準拠して得られた複合酸化物の固溶度を算出した。その結果を表2に示す。この複合酸化物を前述の酸素吸収・放出能測定法及び還元率測定法に準拠して、複合酸化物1gあたりの酸素放出能、複合酸化物中のCeをCeO2とした1mo1あたりの酸素放出能及び600℃におけるCe⁴+がCe³+に還元される還元率をそれぞれ測定した。結果を表2に示す。またこの際求めたTPR曲線図をFig.4に示す。

実施例2及び3

原料硝酸第二セリウム水溶液中の4価のセリウムイオン含有率を表 2に示す割合となるように実施例1と同様の方法で硝酸第二セリウム 水溶液を得、実施例1において使用した混合硝酸塩水溶液中の金属組 成を、表1に示す金属組成を含む複合酸化物が得られるようにした以 外は、実施例1と全く同様な方法で各々の複合酸化物を調製した。得られた複合酸化物の固溶度、還元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を表2に示す。

実施例4

高純度硝酸セリウム(三徳金属工業株式会社製:純度99.9%)を水に溶解して調製した酸化セリウム(CeO2)換算濃度100g
/リットルの硝酸第一セリウム水溶液290m1をビーカーに取り、 撹拌しながら2Nアンモニア水337m1を添加して、水酸化第一セリウムを沈澱させた。沈澱生成終了後、30分間撹拌を続け、その後静置し、デカンテーション洗浄を2回繰り返し、ヌッチェ式濾過機で濾過した。得られた沈澱ケーキをセラミック容器に入れ、乾燥炉で大気中120℃で5時間加熱乾燥して、3価セリウムを4価に酸化し、水酸化第二セリウムを得た。次いでこの水酸化物を水で1:1に希釈した硝酸150m1で溶解し、酸化セリウム(CeO2)換算濃度170g/リットルの硝酸第二セリウム水溶液170m1を得た。この水溶液を実施例1と同様に分析したところ、この溶液中に含有される全セリウム量に対する4価のセリウムイオンの含有率は98重量%であった。

この溶液に、実施例1で調製した硝酸ジルコニウム水溶液878m 1と、硝酸ハフニウム水溶液45m1とを混合して、酸化物換算濃度45.7g/リットルの混合硝酸塩水溶液を調製した。以下、実施例1と同様な方法で、セリウム、ジルコニウム、及びハフニウム複合酸化物49.8gを得た。得られた複合酸化物中の金属組成を表1に、固溶度、還元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した結果を表2に示す。

実施例5~7

原料硝酸第二セリウム水溶液中の4価のセリウムイオン含有率を表 2に示す割合となるように実施例1と同様の方法で硝酸第二セリウム 水溶液を得、実施例1において使用した混合硝酸塩水溶液中の金属組 成を、表1に示す金属組成を含む複合酸化物が得られるようにした以 外は、実施例1と全く同様な方法で各々の複合酸化物を調製した。得 られた複合酸化物の固溶度、還元率、及び酸素放出能を実施例1と同 様に測定、算出した。結果を表2に示す。

実施例8

実施例1で調製した複合塩沈澱物を真空加熱炉に装填し、真空引きの後、純酸素ガスを導入して900℃に加熱し、1時間保持し、付着している不純物を除去した。その後100℃まで降温し、真空引きして酸素ガスを脱ガスしてから、アルゴンガス希釈10%水素ガスを導入し、1000℃で5時間還元焼成した。次いで600℃に降温し、真空引きの後、酸素ガスを導入して600℃で5時間酸化焼成し、複合酸化物を得た。得られた複合酸化物の中の金属組成を表1に示す。また得られた複合酸化物の固溶度、還元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を表2に示す。

実施例9

実施例1と同様に調製した酸化セリウム(CeO₂)換算濃度20 0g/リットルの硝酸第二セリウム水溶液146mlに、硝酸ジルコニウム溶液(第一希元素株式会社製:純度99.9%)を純水に希釈して調製した酸化ジルコニウム(ZrO₂)換算濃度25g/リットルの硝酸ジルコニウム水溶液55mlと、硝酸ハフニウム(和光純薬工業株式会社製:純度99.5%)を純水に溶解して調製した酸化ハ フニウム(HfO2)換算濃度10g/リットルの硝酸ハフニウム水 溶液24m1とを混合し、さらにその容積が1リットルとなるように 純水を加えて、複合酸化物濃度50g/リットルの混合硝酸塩水溶液 を調製した。さらに1.5gの活性炭素粉末(和光純薬工業株式会社 製:特級)を添加、混合した。次いで得られた溶液1リットルに別に 調製した1.2Nアンモニア水溶液1リットルを直ちに添加、混合し、 炭素源含有複合塩沈澱物を生成させた。デカンテーションで洗浄後、 ヌッチェ式濾過機で濾過した。次に回収した複合塩沈澱物を純水1リ ットルで10分間洗浄し、濾過した。この操作を2回繰り返した後に、 複合塩沈澱物をるつぼに入れ、密閉式焼成炉で窒素ガスを流通させな がら700℃で2時間還元焼成(非酸化焼成)し、次いで空気を流通 させながら700℃で10時間酸化焼成して、セリウム、ジルコニウ ム、及びハフニウム含有複合酸化物 5 0 g を得た。得られた複合酸化 物の金属組成を表1に示す。また、得られた複合酸化物の固溶度、還 元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を表 1に示す。

<u>実施例10</u>

原料硝酸第二セリウム水溶液中の4価のセリウムイオン含有率が98重量%の硝酸第二セリウム水溶液を用いて、実施例9と同様に調製したセリウム、ジルコニウム、ハフニウムの混合硝酸塩水溶液を調製した。この混合硝酸塩水溶液に、1.2Nのアンモニア水930m1を添加して複合塩沈澱物を作成し、デカンテーションで洗浄した後沈澱スラリーを80℃に加熱し、パラフィン3gを添加して、ホモジナイザーで均質化してパラフィン混合複合塩沈澱物を得た。得られた複合塩沈澱物をセラミック製平皿に移し、密閉式乾燥器に入れ、窒素ガ

ス気流中150℃で2時間乾燥後、大気焼成炉に移して800℃で5時間焼成して複合酸化物を調製した。この焼成は還元焼成及び酸化焼成を同一炉中で行なったことになる。得られた複合酸化物の金属組成を表1に示す。また、得られた複合酸化物の固溶度、還元率、酸素放出能を実施例1と同様に測定した。結果を表2に示す。

高純度硝酸第一セリウム溶液(三徳金属工業株式会社製:純度99.

比較例1

9%) を水に溶解して調製した酸化セリウム (CeO₂) 換算濃度1 00g/リットルの硝酸セリウム水溶液290mlを得た。この水溶 液を実施例1と同様に分析したところ、この溶液中に含有される全セ リウム量に対する4価のセリウムイオンの含有率は0重量%であった。 この溶液に、硝酸ジルコニウム溶液(第一元素株式会社製:純度9 9.9%) を純水に希釈して調製した酸化ジルコニウム (ZrO₂) 換算濃度25g/リットルの硝酸ジルコニウム水溶液840m1と、 硝酸ハフニウム(和光純薬工業株式会社製:純度99.5%)を純水 に溶解して調製した酸化ハフニウム (HfO₂)換算濃度10g/リ ットルの硝酸ハフニウム水溶液 45 mlとを混合して、複合酸化物濃 度 4 2 . 1 g /リットルの混合硝酸塩水溶液を調製した。以下、実施 例1と全く同様な方法で、セリウム、ジルコニウム、ハフニウム複合 酸化物を調製した。得られた複合酸化物の金属組成を表1に示す。ま た、得られた複合酸化物の固溶度、還元率、酸素放出能、X線回折、 及びTPR曲線を実施例1と同様に測定、算出した。固溶度、還元率、 及び酸素放出能の結果を表2に、X線回折図をFig.3に、TPR曲線 をFig. 4にそれぞれ示す。

比較例2

(以下余白)

比較例1において使用した混合硝酸塩水溶液の組成を、表1に示す 金属組成の複合酸化物が得られるようにした以外は、比較例1と全く 同様な方法で複合酸化物を調製した。得られた複合酸化物の固溶度、 還元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を 表2に示す。

比較例3

比較例1で調製した混合硝酸塩水溶液に、表1に示す金属組成の複合酸化物となる様に添加元素を加えた以外は比較例1と全く同様に処理して、複合酸化物を調製した。得られた複合酸化物の固溶度、還元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を表2に示す。

比較例4

比較例1で調製した複合酸化物を、実施例8と同様に還元焼成及び酸化焼成して複合酸化物を調製した。得られた複合酸化物の金属組成を表1に示す。また、得られた複合酸化物の固溶度、還元率、及び酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を表2に示す。

比較例5

原料硝酸第二セリウム水溶液中の4価のセリウムイオン含有率を表 2に示す割合となるように実施例1と同様の方法で調製した硝酸第二 セリウム水溶液を用いた以外は、実施例1と全く同様な方法で各々の 複合酸化物を調製した。得られた複合酸化物の固溶度、還元率、及び 酸素放出能を実施例1と同様に測定、算出した。結果を表2に示す。

2 4

表 1

勿に含有 │ 複合酸化物中の金属含有量
属中の に対するCe, Zr, Hf以外の
含有割合 金属含有割合 (重量%)
%) La Ca Nd
)
0 – – –
0.4 0.96 - - -
10 - 1.90 -
90 - 2.10
0
0
0 – – –
0
0
04 0.96
0 – – –
0 – – –

表 2

	原料中Ce ⁴⁺	固溶度	還元率	酸素放出	能
	含有率(%)	(%)	(%)	$0_2 \text{mmol/mol} (CeO_2)$	O ₂ μmol/g
実施例1	9 9	7.6	9.8	$2\ 4\ 4$	810
実施例2	98	8.3	9 9	270	605
実施例3	9 9	7 5	90	224	850
実施例4	98	7 1	9 1	228	730
実施例5	9 2	7 6	9 2	228	745
実施例6	91	7 6	9 5	237	760
実施例7	8 8	76	9 1	228	740
実施例8	9 9	7.6	98	245	810
実施例 9	9 9	7.6	97	2 4 2	8 1 5
実施例10	98	7 1	99	242	815
比較例1	0	1 2	27	6.8	225
比較例2	0	1 5	42	114	256
比較例3	0	1.8	28	7 2	235
比較例4	0	5.8	62	157	521
比較例5	8.0	5.2	5 9	148	489

2 5

請求の範囲

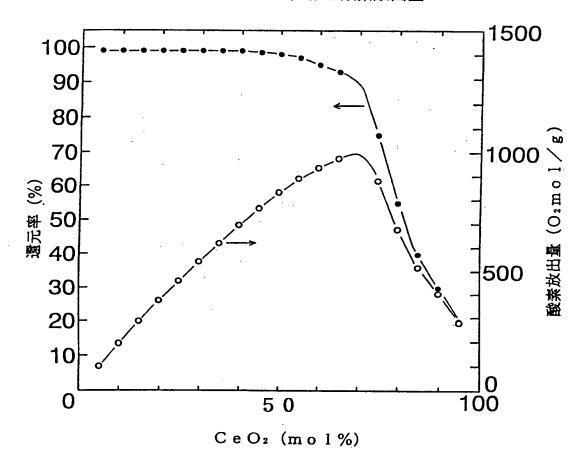
- 1)金属全量に対して、セリウム、ジルコニウム及びハフニウムを合計90~100重量%含み、且つセリウム、ジルコニウム及びハフニウムの合計量に対して、セリウム14.0~70.5原子%、ジルコニウム29.49~72.5原子%及びハフニウム0.01~13.5原子%である複合酸化物であって、固溶度が70%以上で、且つ還元性雰囲気下において600℃の温度に前記複合酸化物を保持した際に、前記複合酸化物中に含有されている4価のセリウムの90%以上が3価のセリウムに還元される還元性を示す酸素吸収・放出能を有する複合酸化物。
- 2) チタン、タングステン、ニッケル、銅、鉄、アルミニウム、珪素、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、セリウム以外の希土類金属及びこれらの混合物からなる群より 選択される金属を更に含む請求の範囲1に記載の複合酸化物。
- 3) セリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンを含み、且つ含有されるセリウムイオンの85~100重量%が4価のセリウムイオンである原料溶液から複合塩沈澱物を得る工程(a)、得られた複合塩沈澱物を酸化性雰囲気下において酸化焼成する工程(b-1)、及び前記酸化焼成した焼成物を、還元焼成した後、酸化焼成する焼成をこの順で少なくとも1回行う工程(b-2)を含む請求の範囲1に記載の複合酸化物の製造法。
- 4) セリウムイオン、ジルコニウムイオン及びハフニウムイオンを含み、且つ含有されるセリウムイオンの85~100重量%が4価のセリウムイオンである原料溶液から複合塩沈澱物を得る工程(a)、得られた複合塩沈澱物を還元焼成した後、酸化焼成する焼成をこの

順で少なくとも1回行う工程(b)を含む請求の範囲1に記載の複合 塩酸化物の製造法。

- 5) 前記原料溶液が、チタンイオン、タングステンイオン、ニッケルイオン、銅イオン、鉄イオン、アルミニウムイオン、珪素イオン、ベリリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオン、セリウム以外の希土類金属イオン、及びこれらの混合イオンからなる群より選択される金属イオンを更に含む請求の範囲3又は4に記載の製造法。
- 6) 原料溶液から複合塩沈澱物を得るために、原料溶液をアルカリ中 和させる請求の範囲3又は4に記載の製造法。
- 7) 前記工程(b-2)において還元焼成するにあたり、工程(b-1)で調製した焼成物に還元剤を含有させる請求の範囲3に記載の製造法。
- 8) 前記工程(b-2)における還元焼成及び酸化焼成の一連の焼成を大 気雰囲気下で行なう請求の範囲 7 に記載の製造法。
- 9) 前記複合塩沈澱物が還元剤を含む請求の範囲4に記載の製造法。
- 10) 前記工程(b) における還元焼成及び酸化焼成の一連の焼成を大気 雰囲気下で行なう請求の範囲 9 に記載の製造法。
- 11) 前記還元剤を、活性炭、黒鉛粉、木炭粉、煤粉、油、パラフィン、タール、ピッチ及びこれらの混合物からなる群より選択する請求の 範囲7~10のいずれか1項に記載の製造法。

F i g . 1

複合酸化物の還元率と酸素放出量



F i g. 2

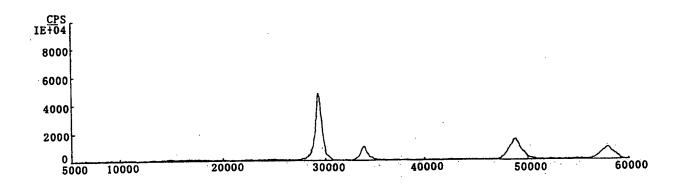
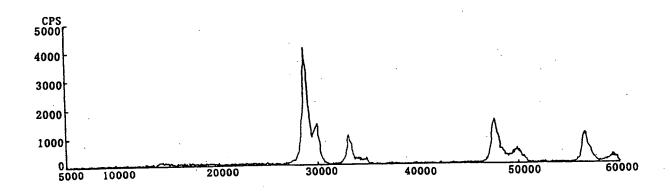
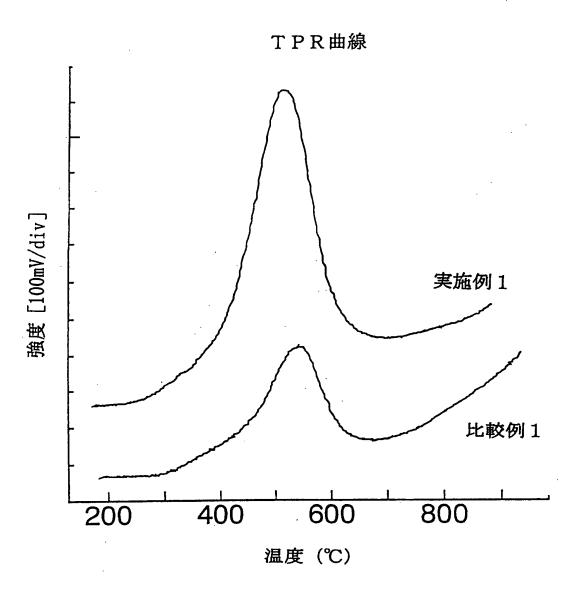


Fig.3



F i g . 4







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/01173

		101/0.	2 3 1 / 0 1 1 1 3
	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁶ C01G25/00		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	·
	DS SEARCHED		
	ocumentation searched (classification system followed by	classification symbols)	
	Cl ⁶ C01G25/00, C04B35/48,		i
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		***************************************	
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the expression of	stent that such documents are included in the	e fields searched
Koka Toro	suyo Shinan Koho 192 ni Jitsuyo Shinan Koho 197 oku Jitsuyo Shinan Koho 199	1 - 1997 Koho 19 4 - 1997	inan Toroku 96 - 1997
	ata base consulted during the international search (name of ONLINE	of data base and, where practicable, search to	erms used)
CAD			
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.
PX	JP,8-103650, A (Santoku Kin		3 - 6
	April 23, 1996 (23. 04. 96) Column 5, lines 1 to 27 & U		
	& EP, 708066, A1	5, 5502/65, A	
		-	
Y	JP, 7-16452, A (Santoku Kin		1, 2
	January 20, 1995 (20. 01. 9 Claims 1, 2 & US, 5478543,		
	& US, 5580536, A & US, 5582		
	& EP, 629438, A2	•	
7.	TD 6-02630 7 (05515 5	+ CO T+4 \	1 2
A	JP, 6-92638, A (Osaka Cemen April 5, 1994 (05. 04. 94),		1, 2
	Column 2, lines 39 to 48 (F		
75.0 -		<u>-</u>	-, -
PY	JP, 8-109020, A (Santoku Ki April 30, 1996 (30. 04. 96)		7 - 11
	Column 4, lines 47 to 50 &		
		•	
	<u>L</u>		
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not considered particular relevance	"T" later document published after the inte- date and not in conflict with the appli- the principle or theory underlying the	cation but cited to understand
"E" earlier o	document but published on or after the international filing date	considered movel or cannot be considered	claimed invention cannot be
cited to	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alon	e ·
"O" docume	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive	step when the document is
means "P" docume	ent published prior to the international filing date but later than	combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	he art
	prity date claimed	"&" document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
May	13, 1997 (13. 05. 97)	May 27, 1997 (27.	05. 97)
Name and n	nailing address of the ISA/	Authorized officer	
Jap	anese Patent Office		
Facsimile N		Telephone No.	



国際調查報告

国際出願番号 PCT/IP97/01173

			701173
A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	•	
Int. C16	C01G25/00		
1110. 01			
B. 調査を行	テった分野 これ おいま これ こうしゅ	**************************************	
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C16	C01G25/00 , C04B35/48 , B01J20/02		
1 01	0010 2 0, 00 , 00 2 00, 10 , 201 9 20, 02		
	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	新案公報 1926-1997年 ***********************************	. •	
日本国公開	実用新案公報 1971-1997年 新案登録公報 1996-1997年		
日本国登録	実用新案公報 1994-1997年		
国際調査で使	用した電子データベース(データベースの名称	、調査に使用した用語)	
		The second secon	
CAS o	n-line		
C 88.44.7-	てしまなみとわて 女体		
<u>C. 関連す</u> 引用文献の	ると認められる文献		関連する
カテゴリー*			請求の範囲の番号
PX	JP, 8-103650, A, (三徳金属工		3-6
-	(23.04.96),第5欄,第1-27 708066,A1	пœ∪S, 5582785, A&EP,	
			1
Y	JP, 7-16452, A, (三徳金属工業		1, 2
	(20.01.95),請求項1,請求項2 580536,A&US,5582785,		·
Α	JP, 6-92638, A (大阪セメント株		1, 2
	. 04.94),第2欄,第39-48行(ファミリーなし)	
PΥ	JP, 8-109020, A, (三徳金属工		7-11
	(30.04.96),第4欄,第47-5	0行&US, 5571492, A	
□ C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
* 引用文献	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す		7 M 4 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
もの 「F」先行文	献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	て出願と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの	
の	IN CIRCLES CAUCE	「X」特に関連のある文献であって、	
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行		-
	くは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す)	・ 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	
「〇」口頭に	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	
「P」国際出	願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出属	[「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完		国際調査報告の発送日	
	13.05.97	27	.05.1997
国際調査機関	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4G 962
	国特許 庁(ISA/JP)		a
adar est	郵便番号100	衛託来 县 03-3591-1101	





第三の共同発明者氏名 ス	FULL NAME OF THIRD JOINT INVENTOR IF ANY
発明者の署名 日付	SIGNATURE DATE 11/26/97
住所	RESIDENCE 13-16 Minori, Kakogawacho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken, Japa
国籍	CITIZENSHIP Japanese
郵便住所	POST OFFICE ADDRESS As above.
第四の共同発明者氏名	FULL NAME OF FOURTH JOINT INVENTOR, IF ANYHirofumi_TAKEMORI
発明者の署名 日付	SIGNATURE DATE 11/26/97 Hirofumi TAKEMORI 11/26/97
住所	RESIDENCE 4-11-21, Fujimigaoka, Nishi-k Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan.
国罪	CITIZENSHIP Japanese Japanese
郵便住所	POST OFFICE ADDRESS As above.
第五の共同発明者氏名	FULL NAME OF FIFTH JOINT INVENTOR IF ANY
発明者の署名 日付	SIGNATURE
住所	RESIDENCE
国籍	CITIZENSHIP
郵便住所	POST OFFICE ADDRESS
第六の共同発明者氏名	FULL NAME OF SIXTH JOINT INVENTOR, IF ANY
発明者の署名 日付	SIGNATURE
住所	RESIDENCE
国籍	CITIZENSHIP
郵便住所	POST OFFICE ADDRESS
	POST OFFICE ADDRESS